

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4548153号
(P4548153)

(45) 発行日 平成22年9月22日 (2010.9.22)

(24) 登録日 平成22年7月16日 (2010.7.16)

(51) Int.Cl.	F I
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 B
H05B 33/10 (2006.01)	H05B 33/10
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A
H05B 33/22 (2006.01)	H05B 33/22 Z
G09F 9/30 (2006.01)	G09F 9/30 365 Z

請求項の数 4 (全 13 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2005-61927 (P2005-61927)	(73) 特許権者	000002369
(22) 出願日	平成17年3月7日 (2005.3.7)		セイコーエプソン株式会社
(62) 分割の表示	特願平10-57214の分割		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
原出願日	平成10年3月9日 (1998.3.9)	(74) 代理人	100095728
(65) 公開番号	特開2005-158757 (P2005-158757A)		弁理士 上柳 雅誉
(43) 公開日	平成17年6月16日 (2005.6.16)	(74) 代理人	100107076
審査請求日	平成17年3月7日 (2005.3.7)		弁理士 藤綱 英吉
		(74) 代理人	100107261
			弁理士 須澤 修
		(72) 発明者	小林 英和
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
		(72) 発明者	下田 達也
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機EL表示装置の製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも陽極と、陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光層とを有する単純マトリクス駆動に用いる有機EL表示装置の製造方法において、

フィルム上に光 - 熱変換層および熱伝播層を形成し、

該熱伝播層上に、前記陽極と前記発光層とを重ねて多重層を形成し、

基板にパターニングした陰極を形成し、

前記多重層を形成した前記フィルムと前記陰極を形成した前記基板とを貼り付けた後、レーザーを前記フィルム側から光 - 熱変換層に陽極形状を形成するように照射し、前記多重層をパターニングするとともに前記フィルム上から前記基板上に転写し、前記フィルムを取り除くことを特徴とする有機EL表示装置の製造方法。

10

【請求項2】

前記陰極は、前記基板上にストライプ状に形成されており、

前記多重層を前記フィルム上から前記基板上に転写するとともに、前記多重層は前記陰極に交わるストライプ状にパターニングされることを特徴とする請求項1に記載の有機EL表示装置の製造方法。

【請求項3】

インクジェットヘッドで異なる色に発光する発光物質をそれぞれ塗布することにより、前記発光層を前記フィルム上に形成したことを特徴とする請求項1または2に記載の有機EL表示装置の製造方法。

20

【請求項 4】

インクジェットヘッドで前記発光物質を塗布する前に、各色領域の間にインク分離手段を施したことを特徴とする請求項 3 記載の有機 E L 表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、自発光型単純マトリクス駆動型中容量または大容量モノクロまたはカラーディスプレイあるいはカムコーダやデジタルカメラのビューファnder等に用いる有機 E L 表示装置の製造方法に関する。

【背景技術】

10

【0002】

従来、単純マトリクス有機 E L 表示装置においてはその陰極のパターニングが難しいことが指摘されている。これは陰極の下地になる有機層が溶媒に侵されやすいことに起因する。そこで今までこのような問題を解決すべく、陰極パターニング技術が開発されている。例えば、特開平 8 - 227276 に示されているようなフィジカルマスクを用いて RGB 3 色打ち分ける方法、またアメリカ特許 5294869 に示されているように陰極分離隔壁をあらかじめ作っておき、陰極蒸着時に陰極を同時にパターニングする方法などである。

【0003】

また従来、アブライドフィジックスレターズ 1987 年 9 月 21 日号 51 巻 913 ページに示されているように、ガラス基板上に透明電極を形成した構造の有機 E L 素子が主流で、発光をガラス基板越しに取り出していた。

20

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし、フィジカルマスクを用いる方法では、高精細化するにも限度があり、位置合わせも困難である。また、陰極分離隔壁を用いる場合には陰極分離隔壁の形成にエッチングプロセスを用いるため、プロセスが複雑になる。

【0005】

また、ガラス基板越しでの出射になるため、基板面内方向への光漏れが多くなり、全発光の内 20% しか利用できなかった。

30

【0006】

そこで本発明の目的は、有機 E L 表示装置の製造方法において、極めて簡便に電極および発光層をパターニングする方法を提供し、また全発光を無駄無く視野方向に出射させられる製造方法を提供するところにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

問題を解決するため本発明の有機 E L 表示装置の製造方法は、少なくとも陽極と、陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光層とを有し、単純マトリクス駆動に用いる有機 E L 表示装置の製造方法において、フィルム上に光 - 熱変換層および熱伝播層を形成し、該熱伝播層上に、前記陰極と前記発光層とを重ねて多重層を形成し、基板にパターニングした陰極を形成し、前記多重層を形成した前記フィルムと前記陰極を形成した前記基板とを貼り付けた後レーザーを前記フィルム側から光 - 熱変換層に陰極形状を形成するように照射し、前記多重層をパターニングするとともに前記フィルム上から前記基板上に転写し、前記フィルムを取り除くことを特徴とする。

40

問題を解決するため、本発明の有機 E L 表示装置の製造方法は、少なくとも陽極と、陰極と、前記陽極と前記陰極との間に設けられた発光層とを有する有機 E L 表示装置の製造方法において、フィルム上に光 - 熱変換層および熱伝播層を形成し、該熱伝播層上に、前記陽極と前記発光層とを重ねて多重層を形成し、前記多重層を形成した前記フィルムと前記陰極を形成した基板とを貼り付けた後、レーザーを前記フィルムの裏面から光 - 熱変換

50

層に照射し、前記多重層を前記フィルム上から前記基板上に転写することを特徴とする。この構成によれば、パターニングしにくい陰極をガラス基板上に形成した後にレーザーなどにより容易にパターニングでき、さらにその後の有機EL層転写時に陽極も同時にパターニングできる。また、この構成によれば、有機発光層からの発光がガラス基板越しではなく、直接外部に取り出せるので損失が無く、明るさを向上できる。

また、本発明の有機EL表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、前記発光層は、前記陰極と前記多重層とを接着する接着層であることを特徴とする。

この構成によれば、パターニングしにくい陰極をガラス基板上に形成した後にレーザーなどにより容易にパターニングでき、さらにその後の有機EL層転写時に陽極も同時にパターニングできる。また、接着層に発光機能を兼ねさせられるので製造工程が簡略化でき

10

る。また、この構成によれば、有機発光層からの発光がガラス基板越しではなく、直接外部に取り出せるので損失が無く、明るさを向上できる。

また、本発明の有機EL表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、前記多重層は、前記発光層上にさらに電子注入層を含み、前記電子注入層は、前記陰極と前記多重層とを接着する接着層であり、前記発光層と前記陰極との間に前記電子注入層が形成されることを特徴とする。この構成によれば、パターニングしにくい陰極をガラス基板上に形成した後にレーザーなどにより容易にパターニングでき、さらにその後の有機EL層転写時に陽極も同時にパターニングできる。

また、本発明の有機EL表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、前記多重層は、前記発光層と前記陽極層との間に正孔注入層を含んでもよい。すなわち、前記多重層を形成する工程は、陽極と、正孔注入層と、発光層とをこの順で形成する工程であってもよい。また、前記多重層を形成する工程は、陽極と、正孔注入層と、発光層と、電子注入層とをこの順で形成する工程であってもよい。これにより、上記構成において有機EL素子の発光効率を改善することができる。

20

また、本発明の有機EL表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、前記陰極は、前記基板上にストライプ状に形成されており、前記多重層を前記フィルム上から前記基板上に転写するとともに、前記多重層は前記陰極に交わるストライプ状にパターニングされることを特徴とする。この構成によれば、パターニングしにくい陰極をガラス基板上に形成した後にレーザーなどにより容易にパターニングでき、さらにその後の有機EL層転写時に陽極も同時にパターニングできる。

30

また、本発明の有機EL表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、インクジェットヘッドで異なる色に発光する発光物質をそれぞれ塗布することにより、前記発光層を前記フィルム上に形成したことを特徴とする。この手段によれば、あらかじめ異なる色の発光層をフィルム上に容易に形成できるため、極めて容易に有機EL素子を作製することができる。

また、本発明の有機EL表示装置の製造方法は、上記の製造方法において、インクジェットヘッドで前記発光物質を塗布する前に、各色領域の間にインク分離手段を施したことを特徴とする。これにより、各色発光層をインクジェットヘッドで製膜する際、隣り合う画素に染み出すことなくストライプ状に発光層を形成することができる。

40

また、本発明の有機EL表示装置の製造方法では、前記多重層を転写した基板に駆動手段を接続し、封止処理を施してもよい。

【発明の効果】

【0008】

従来極めて化学的に不安定な陰極をパターニングすることは難しかったが、本願によれば、この陰極パターニングを容易に行うことができる。また素子構造が従来と逆となる構成も可能になり、ガラス基板越しに発光を取り出す場合に生じる導光効果による光の損失を押さえることができる。その結果、発光効率の高い有機ELディスプレイを簡単な方法で安価に作製することができるようになった。

【発明を実施するための最良の形態】

50

【 0 0 0 9 】

(実施例 1)

本実施例では、単純マトリックス駆動に用いる有機 E L 表示装置の製造方法において、フィルム上に光 - 熱変換層および熱伝播層を形成し、次に陰極層を形成し、次に発光層を重ねて形成し、次に正孔注入性接着層を重ねて形成した後、この多重層を形成したフィルムをストライプパターニングした I T O 付き基板上に貼り付け、その後フィルム裏面からレーザーを陰極形状を形成するように照射することにより前記多重層を基板上に転写し、さらにフィルムを取り除き、前記多重層を転写した基板に駆動手段を接続し、封止処理を施した例を示す。本発明の有機 E L 表示装置の製造方法を示す簡単な断面図を図 1 から図 6 に示す。

10

【 0 0 1 0 】

まずベースフィルム 1 として 0 . 1 m m 厚のポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、このフィルムにレーザー光を熱に変換する層 2 としてカーボン粒子を混合した熱硬化型エポキシ樹脂を 5 ミクロンの厚みにコーティングして室温硬化した。次に熱伝播および剥離層 3 として、ポリ α チルスチレン膜を 1 ミクロンの厚みにコーティングして形成し、その表面に、陰極層 4 としてアルミニウム : リチウム (1 0 : 1) を 2 0 0 n m の厚みに蒸着した (図 1)。

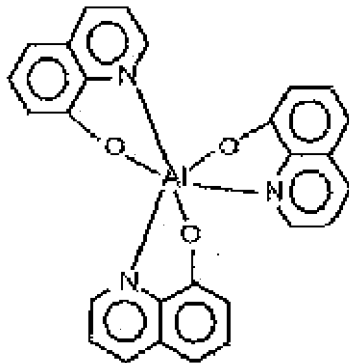
【 0 0 1 1 】

次に発光層 5 として A 1 q 3

【 0 0 1 2 】

20

【 化 1 】



30

を 7 0 n m の厚みに蒸着した (図 2)。

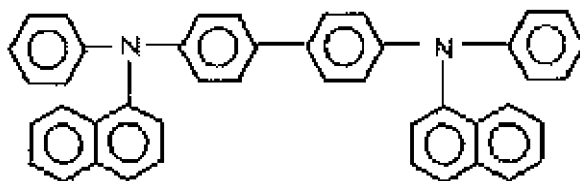
【 0 0 1 3 】

次に正孔注入性接着層 6 として、N P D

【 0 0 1 4 】

【 化 2 】

40



とポリビニルカルバゾールの混合物を溶媒に溶かしてコーティング乾燥し、6 0 n m とした (図 3)。

50

【 0 0 1 5 】

こうして作製したフィルムを 2 5 6 本のストライプをパターニングした I T O 7 付き透明ガラス基板 8 に貼り付けた(図 4)。

【 0 0 1 6 】

次に、フィルム側から 1 3 W の Y A G レーザー 9 にて、I T O のストライプパターンに対して交わるように 6 4 本のストライプ状にパターニングした(図 5)。

【 0 0 1 7 】

次にフィルムを剥がすと、図 6 に示したような構造の 2 5 6 × 4 画素の有機 E L 基板が出来上がった。

【 0 0 1 8 】

次に、図 7 に示したように、この有機 E L 基板 1 1 に駆動用ドライバー 1 4、1 5 およびコントローラ 1 6 を接続して、透明な保護基板を紫外線硬化型封止剤 1 3 で貼り付けて、保護基板側から紫外線を照射して硬化封止した。こうして作製した表示装置に駆動用電源および信号を入力したところ、動画表示を行うことができた。

【 0 0 1 9 】

本実施例で用いる転写用フィルムはポリエステルその他、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、など、大抵の樹脂を用いることができる。

【 0 0 2 0 】

本実施例で用いる光 - 熱変換層の材料としては、カーボン練り込み樹脂その他、レーザー光を効率よく熱に変換できる材料であれば同様に用いることができる。

【 0 0 2 1 】

本実施例で用いる熱伝播層としては、ここに示したものその他、電極形成時の発熱に耐える低融点(1 0 0 辺が望ましい)の材料であれば同様に用いることができる。

【 0 0 2 2 】

本実施例で形成する陰極材料は、アルミニウム、リチウム、マグネシウム、カルシウム、およびこれらの合金やハロゲン化物などを用いることができる。

【 0 0 2 3 】

本実施例で用いる発光材料は、キノリン等の金属錯体、アゾメチン類の金属錯体、共役低分子類、および共役高分子類など、有機 E L 材料であれば用いることができる。また製膜方法も蒸着に限らず、溶媒に溶かして塗布することもできる。

【 0 0 2 4 】

本実施例で用いる正孔注入材料は N P D の他、トリフェニルアミン誘導体、ポルフィン化合物、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体等、発光層と陽極を考慮して発光層に正孔注入できる材料であれば用いることができる。

【 0 0 2 5 】

本実施例で接着層に用いる材料としては、正孔注入を妨げず、レーザー光による熱で溶融し、I T O およびガラスへの接着性の優れる樹脂であれば用いることができる。

【 0 0 2 6 】

本実施例で用いる封止剤としては、紫外線硬化型樹脂その他、熱硬化型樹脂も同様に用いることができる。その際、保護基板は透明でなくてもよい。

【 0 0 2 7 】

(実施例 2)

本実施例では、単純マトリックス駆動に用いる有機 E L 表示装置の製造方法において、フィルム上に光 - 熱変換層および熱伝播層を形成し、次に陰極層を形成し、次に電界発光性接着層を重ねて形成した後、この多重層を形成したフィルムをストライプパターニングした I T O 付き基板上に貼り付け、その後フィルム裏面からレーザーを陰極形状を形成するように照射することにより前記多重層を基板上に転写し、さらにフィルムを取り除き、前記多重層を転写した基板に駆動手段を接続し、封止処理を施した例を示す。

【 0 0 2 8 】

まず実施例 1 と同様にベースフィルム上に光 - 換層および熱伝播層陰極を形成し、次に

10

20

30

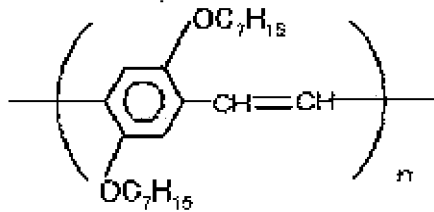
40

50

電界発光性接着層としてMEH-PPV

【0029】

【化3】



10

を、クロロホルム溶液状態で製膜して乾燥し、厚み70nmとした。

こうして作製したフィルムを、以下実施例1と同様にITO付き透明ガラス基板に貼り付け、ドライバ回路を実装して封止して有機EL表示装置を完成した。こうして作製した表示装置に駆動用電源および信号を入力したところ、動画表示を行うことができた。

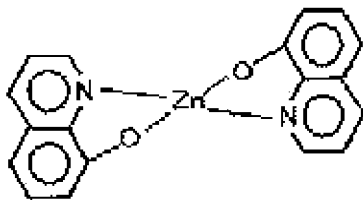
(実施例3)

本実施例では、実施例1において陰極と発光層の間に電子注入層を形成した例を示した。本実施例の有機EL表示装置の簡単な断面を図8に示した。実施例1において、陰極形成後に、電子注入層10としてZnq2

20

【0030】

【化4】



30

を20nmの厚みに蒸着した。その後実施例1に従って発光層以下の形成を行い、有機EL表示装置を作製した。

【0031】

実施例1での有機EL表示装置では発光効率2lm/Wである一方で本実施例では発光効率2.5lm/Wであった。

本実施例で用いる電子注入材料としてはオキサジアゾール誘導体の他、ポリフェニレンビニレン誘導体、Alq3などの有機金属錯体など、陰極および発光層を考慮して電子注入できる材料であれば用いることができる。製膜方法については、陰極を侵さない方法であれば用いることができる。

40

【0032】

本実施例は同様に実施例2にも用いることができる。

【0033】

(実施例4)

本実施例では、単純マトリックス駆動に用いる有機EL表示装置の製造方法において、フィルム上に光-熱変換層および熱伝播層を形成し、次に陽極層を形成し、次に発光層を重ねて形成し、次に電子注入機能付き接着層を重ねて形成した後、この多重層を形成したフィルムを、パターニングした陰極付き基板上に貼り付けて、その後フィルム裏面からレーザーを陽極形状を形成するように照射して、次にフィルムを取り除き、前記多重層を転

50

写した基板に駆動手段を接続し、封止処理を施した例を示す。本発明の有機EL表示装置の製造方法を示す簡単な断面図を図9から図14に示す。

【0034】

まずベースフィルムとして0.1mm厚のポリカーボネートフィルムを用い、このフィルム1に実施例1に示した光-変換層2および熱伝播層3を形成し、陽極層7としてインジウムチンオキไซด์を200nmの厚みにスパッタした(図9)。

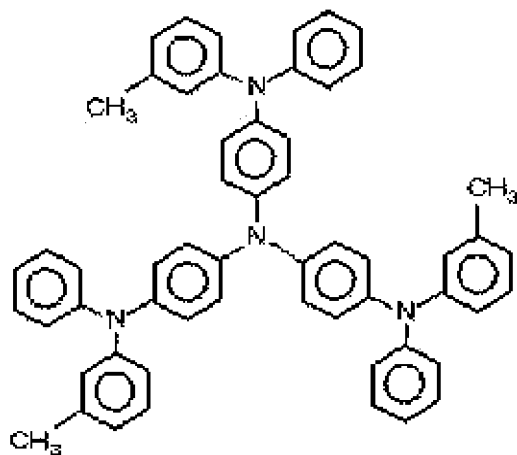
【0035】

次に正孔注入層17としてMTDATA

【0036】

【化5】

10



20

を15nmの厚みに蒸着し、次にNPDを20nmの厚みに蒸着した。さらに発光層5としてAlq3を70nmの厚みに蒸着した(図10)。

【0037】

次に電子注入機能付き接着層18として、PPVのクロロフィルム溶液を60nmとした(図11)。

30

【0038】

こうして作製したフィルムを256本のストライプをレーザーでパターニングしたアルミニウムとリチウム合金の陰極付き透明ガラス基板に貼り付けた(図12)。

【0039】

次に、フィルム側からYAGレーザー9にて、ITOのストライプパターンに対して交わるように64本のストライプ状にパターニングした(図13)。

【0040】

次にフィルムを剥がすと、図14に示したような構造の256×4画素の有機EL基板が出来上がった。

【0041】

40

次に、図7に示したように、この有機EL基板に駆動用ドライバーおよびコントローラを接続して、透明な保護基板をエポキシ系熱硬化型封止剤で貼り付けて、室温で硬化封止した。こうして作製した表示装置に駆動用電源および信号を入力したところ、動画表示を行うことができた。また発光効率は31m/Wであった。

【0042】

本実施例で用いる材料および方法には実施例1に示したものをを用いることができる。

【0043】

(実施例5)

本実施例では、単純マトリックス駆動に用いる有機EL表示装置の製造方法において、フィルム上に光-熱変換層および熱伝播層を形成し、次に陽極層を形成し、次に正孔注入

50

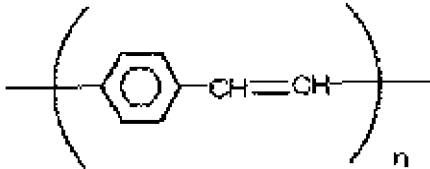
層を形成し、次に電界発光性接着層を形成した後、この多重層を形成したフィルムを、パターンニングした陰極付き基板上に貼り付けて、その後フィルム裏面からレーザーを陽極形状を形成するように照射して、次にフィルムを取り除き、前記多重層を転写した基板に駆動手段を接続し、封止処理を施した例を示した。

本発明の有機EL表示装置の製造方法を示す簡単な断面図を図15から図18に示す。ベースフィルムに陽極および正孔注入層を形成するまでは実施例3によった。次に電界発光性接着層19として、PPV

【0044】

【化6】

10



のクロロホルム溶液をコーティング乾燥し、60nmとした(図15)。

【0045】

20

こうして作製したフィルムを256本のストライプをレーザーでパターンニングしたアルミニウムトリチウム合金の陰極4付き透明ガラス基板8に貼り付けた(図16)。

【0046】

次に、フィルム側から13WのYAGレーザー9にて、ITOのストライプパターンに対して交わるように64本のストライプ状にパターンニングした(図17)。

【0047】

次にフィルムを剥がすと、図18に示したような構造の256×4画素の有機EL基板が出来上がった。

【0048】

次に、図7に示したように、この有機EL基板に駆動用ドライバーおよびコントローラを接続して、保護基板を紫外線硬化型封止剤で貼り付けて、背面から紫外線を照射して硬化封止した。こうして作製した表示装置に駆動用電源および信号を入力したところ、動画表示を行うことができた。また発光効率は3.5lm/Wであった。

【0049】

30

本実施例で用いる材料および方法には実施例1に示したものをを用いることができる。

【0050】

(実施例6)

本実施例では、実施例4において発光層を形成する際に、前記発光層を、赤、緑、青に発光する発光物質を溶媒に溶かしてインクジェットヘッドを用いてそれぞれ塗布して形成した例を示す。本発明の有機EL表示装置の製造方法を示す簡単な断面図を図19から図25に示す。

40

【0051】

まずフィルム上に陰極を形成するまでは実施例4によった。

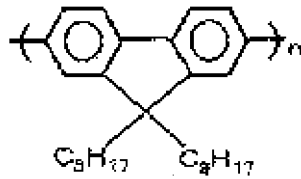
【0052】

次に図19に示すように、赤発光層21としてMEH-PPVのキシレン溶液をインクジェットヘッド20でストライプ状に塗布して乾燥し、次に図20に示すように、その隣に緑発光層22としてPPVのキシレン溶液をインクジェットヘッドでストライプ状に塗布して乾燥し、次に図21に示すように、前記MEH-PPVとPPV誘導体の間に青発光層23としてフルオレン化合物

【0053】

50

【化 7】



10

のキシレン溶液をインクジェットヘッドでストライプ状に塗布して乾燥した。

【 0 0 5 4 】

次に電子注入性接着層 18 として、PPV を溶媒に溶かしてコーティング乾燥し、厚み 60 nm とした(図 22)。

【 0 0 5 5 】

こうして作製したフィルムを、レーザーで 256 本のストライプにパターニングしたアルミニウムリチウム合金の陰極 4 付き透明ガラス基板 8 に発光層のストライプ方向を陰極のストライプ方向に合わせて貼り付けた(図 23)。

【 0 0 5 6 】

20

次に、フィルム側から YAG レーザー 7 にて、陰極 2 のストライプパターンに対して交わるように 64 本のストライプ状にパターニングした(図 24)。

【 0 0 5 7 】

次にフィルムを剥がすと、図 25 に示したような構造の 256 × 4 画素の有機 EL 基板が出来上がった。

【 0 0 5 8 】

次に、図 7 に示したように、この有機 EL 基板に駆動用ドライバーおよびコントローラを接続して、保護基板をエポキシ系熱硬化型封止剤で陽極上に貼り付けて、駆動用電源および信号を入力したところ、動画表示ができた。

【 0 0 5 9 】

30

本実施例で用いる材料、製造条件には実施例 4 に示されたものをそのまま用いることができる。

【 0 0 6 0 】

本実施例では実施例 4 の構成に沿って実施したが、他の実施例の発光層または電界発光性接着層の製膜にも同様に応用できる。

(実施例 7)

本実施例では、実施例 6 において、フィルム上に陰極を形成する前に発光層の分離隔壁を形成した例を示す。図 26 に示すように実施例 5 で用いるフィルムに熱硬化性ポリイミドをスクリーン印刷により、各色発光層の間の幅の隔壁 24 を印刷し、加熱硬化した。その後実施例 6 に示した方法により、有機 EL 表示装置を完成した。

40

【 0 0 6 1 】

こうして作製した表示装置を用いてカラー表示したところ、発色の交じりが無く、極めて色鮮やかな表示を行うことができた。

【 0 0 6 2 】

分離隔壁を形成する材料、方法はここに示したものに限らず、図 26 に示した構造を作製できるなら、他の材料および方法を用いることができる。

【 0 0 6 3 】

ここでは各色発光層の分子手段として隔壁構造を用いたが、電極形成後画素間にインクを撥くように処理を施してもよい。

【図面の簡単な説明】

50

【 0 0 6 4 】

【図 1】実施例 1 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 2】実施例 1 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 3】実施例 1 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 4】実施例 1 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 5】実施例 1 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 6】実施例 1 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 7】実施例 1 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 8】実施例 3 の有機 E L 表示装置の断面図である。

【図 9】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

10

【図 10】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 11】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 12】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 13】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 14】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 15】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 16】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 17】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 18】実施例 4 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 19】実施例 5 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

20

【図 20】実施例 5 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 21】実施例 5 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 22】実施例 5 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 23】実施例 5 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 24】実施例 5 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 25】実施例 5 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

【図 26】実施例 6 の有機 E L 表示装置の製造工程を示す断面図である。

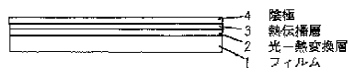
【符号の説明】

【 0 0 6 5 】

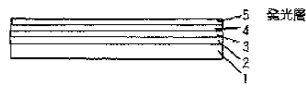
1 ... フィルム、2 ... 光 - 熱変換層、3 ... 熱伝播層、4 ... 陰極、5 ... 発光層、6 ... 正孔注入性接着層、7 ... 陽極、8 ... 透明基板、9 ... レーザー、10 ... 電子注入層、11 ... 有機 E L 素子、12 ... 保護基板、13 ... 封止剤、14 ... 走査電極ドライバー、15 ... 信号電極ドライバー、16 ... コントローラ、17 ... 正孔注入層、18 ... 電子注入性接着層、19 ... 電界発光性接着層、20 ... インクジェットヘッド、21 ... 赤発光層、22 ... 緑発光層、23 ... 青発光層、24 ... 隔壁

30

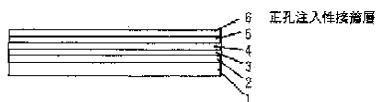
【図 1】



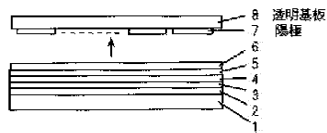
【図 2】



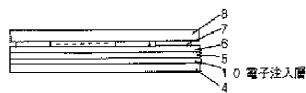
【図 3】



【図 4】



【図 8】



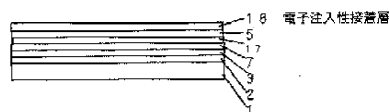
【図 9】



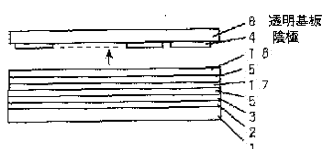
【図 10】



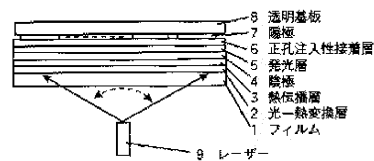
【図 11】



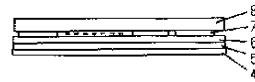
【図 12】



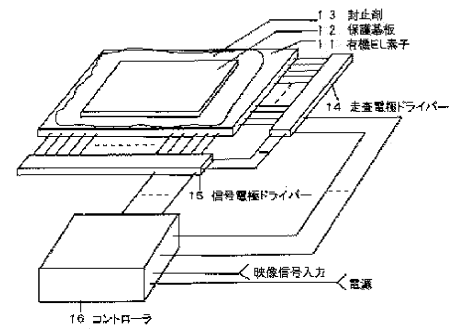
【図 5】



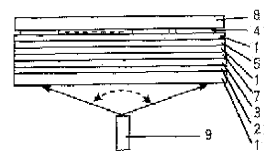
【図 6】



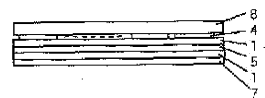
【図 7】



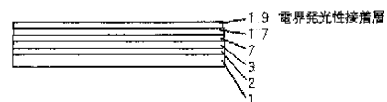
【図 13】



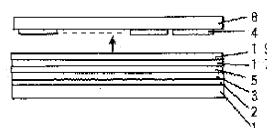
【図 14】



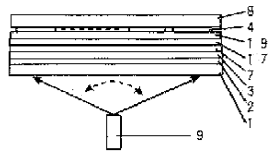
【図 15】



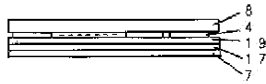
【図 16】



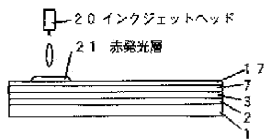
【図 17】



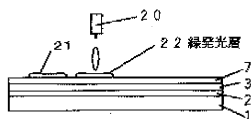
【図 18】



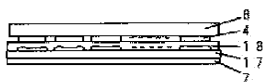
【図 19】



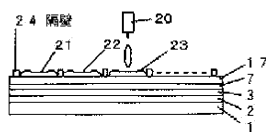
【図 20】



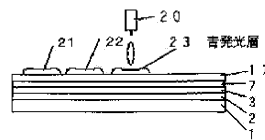
【図 25】



【図 26】



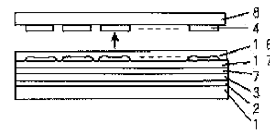
【図 21】



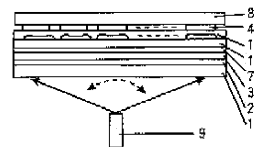
【図 22】



【図 23】



【図 24】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I

H 0 1 L 27/32 (2006.01)

(72)発明者 木口 浩史

長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

審査官 小西 隆

(56)参考文献 特開平 0 9 - 1 6 7 6 8 4 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

H 0 1 L 5 1 / 5 0 - 5 1 / 5 6

H 0 1 L 2 7 / 3 2

H 0 5 B 3 3 / 0 0 - 3 3 / 2 8

专利名称(译)	有机EL表示装置の制造方法		
公开(公告)号	JP4548153B2	公开(公告)日	2010-09-22
申请号	JP2005061927	申请日	2005-03-07
[标]申请(专利权)人(译)	精工爱普生株式会社		
申请(专利权)人(译)	精工爱普生公司		
当前申请(专利权)人(译)	精工爱普生公司		
[标]发明人	小林英和 下田達也 木口浩史		
发明人	小林 英和 下田 達也 木口 浩史		
IPC分类号	H05B33/12 H05B33/10 H01L51/50 H05B33/22 G09F9/30 H01L27/32 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/12.B H05B33/10 H05B33/14.A H05B33/22.Z G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K007/AB03 3K007/AB18 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/EA00 3K007/FA01 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC05 3K107/CC35 3K107/CC45 3K107/DD89 3K107/GG08 3K107/GG09 5C094/AA43 5C094/BA27 5C094/DA13 5C094/GB10		
代理人(译)	须泽 修		
审查员(译)	小西孝		
其他公开文献	JP2005158757A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：解决由于传统的简单矩阵型有机EL显示装置中的阴极的不稳定性而难以图案化的问题。解决方案：制造有机EL显示装置的过程同时通过使用激光束的转移方法执行阴极4的图案化和发光层5的转移，简化了工艺并改善了显示性能。该过程通过使用激光器9同时执行阴极4的图案化和层5的形成

